



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-167454

(43)Date of publication of application: 11.06.2002

(51)Int.CI.

C08J 7/00 C08J 5/00 // C08L 27:12

(21)Application number: 2000-363156

(71)Applicant: NICHIAS CORP

(22)Date of filing:

29.11.2000

(72)Inventor: MORIMOTO KAZUKI

NISHIMOTO KAZUO

(54) OZONE-PROOF FLUORINATED ELASTOMER MOLDING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ozone-proof fluorinated elastomer molding excellent in resistance against high concentration ozone water of 10 ppm or more or high concentration ozone gas under wet condition.

SOLUTION: This ozone-proof fluorinated elastomer molding is characterized by crosslinking an uncross-linked fluorinated elastomer, preferably a fluorinated thermoplastic elastomer by an ionizing radiation beam.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開 2 0 0 2 - 1 6 7 4 5 4 (P 2 0 0 2 - 1 6 7 4 5 4 A) (43)公開日 平成14年6月11日(2002. 6.11)

C 0 8 L	7/00 5/00 27:12	3 0 2 C E W C E W		テーマコート・(参考) 4F071 4F073
	5/00	CEW		
C 0 8 L	- •		Z	4F073
C 0 8 L	- •	CEW		
C 0 8 L	27:12			
	· · · · ·	(全5]	頁)	
(71)出願人 000110804 ニチアス株式会社				
(72)発明者	森本 末	口樹		
静岡県浜松市新都田1- (72)発明者 西本 一夫				1-8-1
			四1	1-8-1
(74)代理人				
			平	(外4名)
Fターム(参				
				BA15 CA41 CA42
	(72)発明者 (72)発明者 (74)代理人	ニチアス 東京都系 (72)発明者 森本 利 静岡県系 (72)発明者 西本 一 静岡県系 (74)代理人 1001056 弁理士 Fターム(参考) 4F0	ニチアス株式会社 東京都港区芝大門 (72)発明者 森本 和樹 静岡県浜松市新都 (72)発明者 西本 一夫 静岡県浜松市新都 (74)代理人 100105647 弁理士 小栗 昌 Fターム(参考) 4F071 AA26 A	ニチアス株式会社 東京都港区芝大門1丁 (72)発明者 森本 和樹 静岡県浜松市新都田1 (72)発明者 西本 一夫 静岡県浜松市新都田1 (74)代理人 100105647 弁理士 小栗 昌平 Fターム(参考) 4F071 AA26 AF03

(54) 【発明の名称】耐オゾン性ふっ素系エラストマー成形体

(57)【要約】

【課題】 10ppm以上の高濃度オゾン水及び湿潤状態の高濃度オゾンガスに対しても優れた耐性を有する、耐オゾン性ふっ素系エラストマー成形体を提供する。

【解決手段】 未架橋ふっ素系エラストマー、好ましく はふっ素系熱可塑性エラストマーを、電離性放射線によ って架橋してなることを特徴とする耐オゾン性ふっ素系 エラストマー成形体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 未架橋ふっ素系エラストマーを、電離性 放射線によって架橋してなることを特徴とする耐オゾン 性ふっ素系エラストマー成形体。

1

【請求項2】 前記未架橋ふっ素系エラストマーが、ふ っ素系熱可塑性エラストマーであることを特徴とする請 求項1に記載の耐オゾン性ふっ素系エラストマー成形 体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高濃度のオゾンガ ス、及びオゾンガスを高濃度に溶解させた水(以下「オ ゾン水」) を利用する設備及び装置に使用される部材に 適した耐オゾン性エラストマー成形体に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ゴム製品のクラック発生の主要因 は、オゾン、日光、屈曲疲労であるといわれており、耐 オゾン性はゴム材料にとって最も重要な特性の一つであ る。オゾンによるゴムの劣化は、ポリマー主鎖に不飽和 結合を持つゴムの場合、不飽和結合へのオゾンの親電子 20 性攻撃により分子切断が起こるためであることが知られ ている。そのため、ジエン系ゴムは一般的に耐オゾン性 が悪く、大気中の0~0.05ppm程度のオゾン濃度で あってもクラック発生が起こる。

【0003】一方、耐オゾン性が優れるゴムとしては、 主鎖に不飽和結合を持たないEPDM、アクリルゴム、 ウレタンゴム、シリコーンゴム等が知られており、大気 中の10倍の濃度で行われるオゾン劣化試験においても 優れた耐性を有している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】最近、オゾンは強力な 酸化作用を有していることから、浄水処理、脱臭処理、 殺菌処理など様々な分野に利用される様になってきてい る。また、半導体産業においても、高濃度のオゾンガス あるいはオゾン水を利用した洗浄装置やアッシング装置 が利用されている。しかし、これらの設備及び装置で は、1ppm以上の高濃度のオゾンが利用されることが多 く、このような条件下では、前述のような不飽和結合を 持たないゴムであっても短期間に劣化が生じてしまう。 【0005】これに対し、例えば特開平8-15145 40 0号公報には、10重量%以上の高濃度のオゾンに対し ては有機過酸化物によって架橋したふっ素ゴム製の成形 体が好適であると記載されている。ところが、このよう な過酸化物架橋ふっ素ゴムを、10重量%オゾン+飽和 水蒸気の条件下に放置すると、300時間程度で成形体 表面がべとつき、粘着性を帯びた状態となることが判明 した。

【0006】また、水に溶解したオゾンは、自己分解の 際にオゾンよりも酸化力の強いOHラジカルを生成する ゾンガス雰囲気下では、オゾンよりもOHラジカルが劣 化反応に関与し、詳細な反応機構は明らかではないが、 乾燥状態とは異なった劣化反応が起こる可能性があり、 より高い耐オゾン性が要求される。

【0007】本発明は、上記のような従来技術に伴う問 題点を解決しようとするものであって、10ppm以上の 高濃度オゾン水及び湿潤状態の高濃度オゾンガスに対し ても優れた耐性を有する、耐オゾン性ふっ素系エラスト マー成形体を提供することを目的としている。

10 [0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明者らは、ふっ素系エラストマーについてさら に鋭意研究したところ、電離性放射線照射による架橋を 施してなるふっ素系エラストマーが、10ppm以上の高 濃度オゾン水あるいは湿潤状態の高濃度オゾンガスに長 時間暴露しても劣化が少なく、優れた耐オゾン性を有し ていることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0009】すなわち、上記目的を達成するために、本 発明は、未架橋ふっ素系エラストマーを電離性放射線に よって架橋してなることを特徴とする耐オゾン性ふっ素 系エラストマー成形体を提供する。

【0010】また、本発明は、上記未架橋ふっ素系エラ ストマーが、ふっ素系熱可塑性エラストマーであること を特徴とした耐オゾン性ふっ素系エラストマー成形体を 提供する。

[0011]

30

【発明の実施の形態】以下、本発明にかかる耐オソン性 ふっ素系エラストマー成形体について具体的に説明す る。

【0012】本発明にかかる耐オゾン性ふっ素系エラス トマー成形体は、未架橋ふっ素系エラストマーを、電離 性放射線によって架橋して形成されている。

【0013】好適な未架橋ふっ素系エラストマーとして は、フッ化ビニリデン/ヘキサフロロプロピレン系共重 合体、フッ化ビニリデン/ヘキサフロロプロピレン/テ トラフロロエチレン系共重合体、テトラフロロエチレン /プロピレン系共重合体、フッ化ビニリデン/テトラフ ロロエチレン/パーフロロメチルビニルエーテル系共重 合体、エチレン/テトラフロロエチレン/パーフロロメ チルビニルエーテル系共重合体、テトラフロロエチレン **/パーフロロメチルビニルエーテル系共重合体、ふっ素** 系熱可塑性エラストマー、フロロシリコーン系ゴム、フ ロロフォスファゼン系ゴム、ヘキサフロロプロピレンオ キシドの単独重合体、含ふっ素ニトロソ系ゴム、含ふっ 素トリアジン系ゴム等が挙げられる。中でも、ふっ素系 熱可塑性エラストマーが好ましい。

【0014】前述のふっ素系熱可塑性エラストマーは、 少なくとも1種のエラストマー性ポリマー鎖セグメント 及び少なくとも1種の非エラストマー性ポリマー鎖セグ ことが知られている。従って、オゾン水や湿潤状態のオ 50 メントを含み、これらの内少なくとも一方は含ふっ素ポ

リマー鎖セグメントである。エラストマー性ポリマー鎖 セグメントと非エラストマー性ポリマー鎖セグメントと の比率は、重量比で40~95:60~5であることが 望ましい。このふっ素系熱可塑性エラストマーの具体的 構造は、上記のエラストマー性ポリマー鎖セグメントと 非エラストマー性ポリマー鎖セグメントからなる連鎖 と、この連鎖の一端に存在するヨウ素原子と、該連鎖の 他端に存在するアイオダイド化合物から少なくとも1個 のヨウ素原子を除いた残基とからなっている。エラスト マー性ポリマー鎖セグメントは、(1)フッ化ビニリデ 10 ン/ヘキサフロロプロピレン/テトラフロロエチレン (モル比40~90:5~50:0~35) の共重合 体、あるいは(2)パーフロロアルキルビニルエーテル /テトラフロロエチレン/フッ化ビニリデン(モル比1 5~75:0~85:0~85) の共重合体であって、 分子量は30,000~1,200,000である。ま た非エラストマー性ポリマー鎖セグメントは、(3)フ ッ化ビニリデン/テトラフロロエチレン (モル比0~1 00:0~100) の共重合体、あるいは(4) エチレ ン/テトラフロロエチレン/ヘキサフロロプロピレン、 3, 3, 3-トリフロロプロピレン-1, 2-トリフロロメチル-3, 3,3-トリフロロプロピレン-1またはパーフロロアルキル ビニルエーテル (モル比40~60:60~40:0~ 30) の共重合体であって、分子量は3,000~40 0,000である。このふっ素系熱可塑性エラストマー としては、例えばダイキン工業製「ダイエルサーモプラ スチック」が挙げられる。

【0015】本発明において架橋手段に用いる電離性放射線として、例えばX線、ガンマ線、電子線、陽子線、 重陽子線、アルファ線、ベータ線等を単独または組み合 30 わせて用いることができる。好ましくは、ガンマ線、電 子線である。

【0016】電離性放射線の照射量は、未架橋ふっ素系エラストマーの厚さ方向全体にわたり浸透するのに充分なエネルギー量である。照射線量が不足すると、架橋不足となり、成形体に十分な機械的強度や圧縮永久歪等の諸特性を付与できなくなり、照射線量が過大になると、未架橋ふっ素系エラストマーの崩壊反応が進行して分子間結合が一部切断され、得られる成形体の機械的強度が低下する。例えば、一般的な用途であるシール材とする40場合には、ガンマ線を総量で(以下、照射線量については総量で示す)10~500kGy程度照射すればほぼ十分な架橋を施すことができる。

【 0 0 1 7】また、本発明の耐オゾン性ふっ素系エラストマー成形体においては、有機過酸化物もしくは有機過酸化物と共架橋剤を用いて予備架橋することによって予備成形体を得、さらに電離性放射線により架橋を施して成形体とすることもできる。特に、Oリングやガスケット等の型物製品で、熱プレス成型機及び金型を用いて加熱圧縮して予備成形体を得るとき、未架橋状態では離型 50

後に形状を保持することが困難な場合に有効である。 【0018】この時用いられる有機過酸化物としては、ジクミルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)へキサン、1,3-ジ(t-ブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロへキサン等が挙げられる

【0019】共架橋剤としては、トリアリルイソシアヌレート、トリアリルシアヌレート、トリアリルトリメリレート、N, N'-m-フェニレンジマレイミド、トリメチロールプロパントリメタクリレート等が挙げられ、その他アクリレート系、メタクリレート系モノマー等も用いることができる。

【0020】また、必要により受酸剤を配合してもよい。受酸剤としては、二価金属の酸化物、水酸化物またはこれらの二価金属化合物と弱酸金属塩との混合物が挙げられる。二価金属としては、具体的にはマグネシウム、カルシウム、亜鉛、鉛等が挙げられる。これらの金属は、酸化物、または水酸化物として、あるいはこれら金属化合物とステアリン酸、安息香酸、炭酸、シュウ酸、亜リン酸等のような弱酸の金属塩との混合物として用いられる。

【0021】本発明の耐オゾン性ふっ素系エラストマー成形体には、所望により充填剤を配合することもできる。具体的にはカーボンブラック、シリカ、硫酸バリウム、酸化チタン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウム等の無機系充填剤が挙げられる。また、有機系充填剤としてポリテトラフロロエチレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、メラミン樹脂、シリコーン樹脂等が挙げられるが、これらに限定されない。また、複数の充填剤を併用することも可能である。

【0022】また、所望により繊維も配合することができる。例として、石綿、ガラス繊維、アルミナ繊維、ロックウール等の無機繊維、綿、羊毛、絹、麻、ナイロン繊維、アラミド繊維、ビニロン繊維、ポリエステル繊維、レーヨン繊維、アセテート繊維、フェノールーホルムアルデヒド繊維、ポリフェニレンサルファイド繊維、アクリル繊維、ポリ塩化ビニル繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維、ポリウレタン繊維、テトラフルオロエチレン繊維等の有機繊維が挙げられるが、これらに限定されない。また、複数の繊維を併用することも可能である。

【0023】更に、通常ゴム配合剤として用いられるような成分、例えば、軟化剤、内部離型剤、加硫促進剤、加硫促進剤、加硫促進助剤、加硫遅延剤、酸化防止剤、オゾン劣化防止剤、着色剤等を適宜用いても良い。

【0024】本発明の耐オゾン性ふっ素系エラストマー 成形体を製造するには、原料の未架橋ふっ素系エラスト マーあるいは上記添加物を配合した組成物を圧縮成形、

押出成形、射出成形、ブロー成形、トランスファー成形 等の通常の成形方法で成形し、成形体に電離性放射線を 照射すればよい。

[0025]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいてより具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら制限され るものではない。

【0026】 (実施例1~2、比較例1~5)

・サンプルの調製は以下の方法で行った。実施例では、 ふっ素系熱可塑性エラストマーのペレットを、融点付近 の温度に加熱した金型を用いて圧縮成形により所定形状 に成形し、金型を冷却した後取り出して成形体を得た。 次に、実施例1では、得られた成形体をステンレス製の 容器に入れ、容器内を窒素置換した後、80kGyのγ線を 照射して架橋を施して試験片を得た。また、実施例2で は、得られた成形体を大気中で30kGyの電子線を照射し て架橋を施して試験片を得た。

【0027】これに対し、比較例 $1\sim5$ では、表1に記載の配合に従い、二本ロールを用いてゴムと配合剤を混練りした後、熱プレスで所定の温度にて所定時間架橋させ、さらにギアーオーブンで所定温度にて所定時間二次架橋を施して試験片を得た。

【0028】実施例及び比較例の配合を表1に示す。使用した原料は以下の通りである。

ふっ素系熱可塑性エラストマー:ダイキン工業製「ダイエルサーモプラスチックT-530」

ふっ素ゴム①:ダイキン工業製「ダイエルG901」 (フッ化ビニリデン/ヘキサフロロプロピレン/テトラ* *フロロエチレン系共重合体)

ふっ素ゴム②:デュポン製「バイトンETP900」 (エチレン/テトラフロロエチレン/パーフロロメチル ビニルエーテル系共重合体)

ふっ素ゴム③: 旭硝子製「アフラス100H」 (テトラフロロエチレン/プロピレン系共重合体)

ふっ素ゴム④:ダイキン工業製「ダイエルG501」 (フッ化ビニリデン/ヘキサフロロプロピレン/テトラフロロエチレン系共重合体)

ふっ素系熱可塑性エラストマーのペレットを、融点付近 10 過酸化物架橋剤:日本油脂製「パーヘキサ25B」(2,の温度に加熱した金型を用いて圧縮成形により所定形状 5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ) ヘキサンに成形し、金型を冷却した後取り出して成形体を得た。 共架橋剤:日本化成製「TAIC」(トリアリルイソシ次に、実施例1では、得られた成形体をステンレス製の アヌレート)

ポリオール架橋剤:デュポン製「キュラティブ30」 (50wt%ビスフェノールAFーふっ素ゴムマスターバッチ)

ホスホニウム系架橋促進剤:デュポン製「キュラティブ 20」(33wt%有機ホスホニウム塩ーふっ素ゴムマスタ ーバッチ)

練りした後、熱プレスで所定の温度にて所定時間架橋さ 20 ポリアミン架橋剤:デュポン製「Diak.No.3」せ、さらにギアーオーブンで所定温度にて所定時間二次 $(N, N-ジシンナミリデン-1, 6- \wedge$ キサンジアミン)

酸化マグネシウム:協和化学工業製「キョーワマグ15 0|

水酸化カルシウム:協和化学工業製「カルディック20 00」

[0029]

【表1】

表1配合表

		実施例1	実施例2	比較例1	比較例2	止較例3	比較例4	比較例5
ュヤ	ふっ素系 熱可塑性エラストマー	100	100	_			_	_
	ふっ柔ゴム①		_	100	_	_		
	ふっ素ゴム②	_	_	-	100			
	ふっ葉ゴム③		_	-	_	100		
	ふっ素ゴム④	-			_	-	100	100
配合	過酸化物架橋剤	-	_	2	2	2	_	_
	共架橋剤	_	_	2	2	2	_	-
	ポリオール架橋剤	-		_	-	-	1.5	
			_	_		_	4	
	ポリアミン架橋剤			-	-		-	3
	酸化マグネシウム			_	1	-	5	15
	水酸化カルシウム		_			=	6	<u> </u>
	架橋系	放射線 (r 線)	放射線 (電子線)	過酸化物	追酸化物	過酸化物	ボリオール	ポリアミン

【0030】上記の各試験片を用いてオゾン暴露試験を 行い、その結果を表2に示す。各試験項目は以下の方法 で行った。

- ・オゾン暴露試験:室温にて、オゾン濃度10wt%+ 飽和水蒸気の雰囲気下に21日間暴露試験を行った。
- ・硬さ変化 (ΔHs): JIS K 6301に準拠した。
- ・重量変化率:オゾン暴露前後の重量から、重量変化率 を算出した。
- ・外観変化:目視観察により調べた。
- ・粘着:手で触れて粘着性を調べた。

[0031]

【表2】

表2 オゾン暴露試験結果

我是 为为为禁止的战场	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	比較例5
硬さ変化(ΔHs)	0	0	-3	-2	-2	-11	+4
重量変化率(%)	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-27.0	-9.0
外観変化	無	無	表面白化	表面白化	表面白化	表面溶解	表面溶解
粘着	無	無	少し有	少し有	少し有	有	有

【0032】表2より、実施例の試験片は、湿潤状態の 高濃度オゾンガス暴露に対しても硬さ変化、重量変化、 外観変化、粘着が全くなく、優れた耐オゾン性を有する ことがわかる。これに対して比較例1~3の試験片は、 硬度変化や重量変化はほとんどないが、ゴム表面の漂白 による脱色、若干の粘着がみられた。また、比較例4, 5の試験片は、表面のゴム成分が溶解したような粘着成 分の生成が著しく、重量減少も大きい。

[0033]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る耐オ

ゾン性ふっ素系エラストマー成形体は、10ppm以上の 高濃度オゾン水あるいは10wt%以上の湿潤オゾンガス に対しても優れた耐性を有する。従って、本発明に係る 10 耐オゾン性ふっ素系エラストマー成形体は、種々のオゾ ン処理プロセス、例えばオゾン水を利用した半導体洗浄 装置あるいはアッシング装置、その他浄水処理設備、廃 水処理設備、脱臭処理設備に用いられているゴム材料の うち、オゾン劣化が問題となっている箇所に好適に用い ることができる。

This Page Blank (uspto)